PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-322587A

(43) Date of publication of application: 14.11.2003

(51)Int.Cl.

G01M 11/00

G01B 11/24

(21)Application number: 2002-127774

(71)Applicant: CANON INC

(22)Date of filing:

30.04.2002

(72)Inventor: YOKOTA HIDEO

BAN MINOKICHI

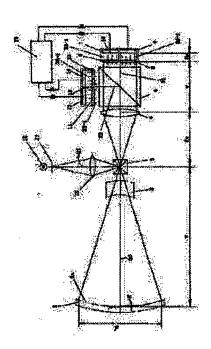
SUZUKI MASAHARU TANIGUCHI MAKOTO

MATSUDA TORU

(54) SURFACE SHAPE MEASURING INSTRUMENT

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a measuring instrument capable of highly efficiently measuring a surface shape during working even at a middle working stage before the stage where the surface shape measuring becomes possible with an interferometer, in a aspherical working. SOLUTION: In the surface shape measurement by a Shack-Hartman method, a light beam incident on a microlens array is divided in two or more, and a microlens array and a sensor (CCD: charge coupled device) are disposed for each of the light beams. A microlens array/sensor set for receiving at least one light beam among the light beams has a scanning mechanism in a plane vertical to a measurement optical axis.



Detailed Description of the invention:

[0001]

[Field of the Invention] The present invention relates to an instrument for measuring a wave aberration of an optical system according to the Shack-Hartmann method, and further, to a measuring instrument for measuring a surface shape.

[0002]

[Conventional Art] Conventionally, Shack-Hartmann wave aberration measuring method is known as an instrument for measuring a wave aberration of an optical system.

[0003] Examples of such methods include USP 4141652, USP 5629765, USP 4490039, and Patent Publication No. 2534170.

[0004] These wave aberration measuring methods can be applied to measuring of a spherical and aspherical surface shape. An example of configuration is shown in Fig. 4.

[0005] In Fig. 4, numeral 101 denotes a reflecting mirror having a surface 101a to be measured. Numeral 102 denotes a null lens, which is arranged when the surface to be measured is aspherical. Numeral 103 denotes a half mirror prism for reflecting an illumination light of the surface made by a light source108, a pinhole109, and a lens 110 to the side of the surface to be measured. The arrangement is made such that an image of a pinhole is formed at an intersection between an optical axis 120 of a measuring system and the illumination light axis 122. Further, the intersection is at a center of paraxial curvature of the surface to be measured.

[0006] Numeral 104 is a collimator lens, which makes a reflection luminous flux from the surface to be measured into a substantial planar wave. Numeral 105 denotes a micro lens array, which divides the luminous flux from the collimator 104 according to lens elements to form an image on a sensor 106 (for example, CCD) surface. When the luminous flux incident to the micro lens array is a planar wave, the image focus point is on an optical axis 121-i (i is a sequential number of a micro lens) of the micro lens array.

[0007] The surface 101a to be measured and the micro lens array are conjugate elements.

[0008] The surface 101a to be measured and the micro lens array are conjugate elements.

Therefore, one of lens elements of the micro lens array corresponds to one region of the surface to be measured, and when there is slope error in one region of the surface to be measured, relying on an average value of the slope error of the one region, the image focus point of the lens element corresponding to the one region is displaced from a reference image focus point.

[0009] The optical system for obtaining the reference image focus point includes a light source 111, a pinhole112, and a lens 113, and includes an optical axis 123. A reference light is guided by the half mirror prism 103 to a measuring optical path.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

·. !

(11)特許出願公開番号 特開2003-322587 (P2003-322587A)

(43)公開日 平成15年11月14日(2003.11.14)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F 1	テーマコード(参考)
G01M 11/00		G01M 11/00	M 2F065
G01B 11/24		G01B 11/24	A 2G086

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 8 頁)

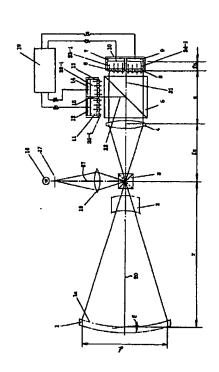
(21)出顧番号	特顧2002-127774(P2002-127774)	(71)出窟人	000001007
	·		キヤノン株式会社
(22)出顧日	平成14年4月30日(2002.4.30)		東京都大田区下丸子3丁目30番2号
		(72)発明者	横田秀夫
			東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ
	•		ノン株式会社内
		(72)発明者	件 箕吉
			東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ
			ノン株式会社内
		(74)代理人	100086818
			弁理士 高梨 幸雄
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 面形状測定装置

(57)【要約】

【課題】 非球面加工において、加工中段、干渉計での面形状測定が可能になる前の段階での面形状測定を高効率で行う測定器を得ることを目的としている。

【解決手段】 シャックハルトマン方式の面形状測定に おいて、マイクロレンズアレーに入射する光束を複数に 分割して、それら光束の夫々に、マイクロレンズアレー とセンサー (CCD) を配置する。そして、その内少な くとも1つの光束を受光するマイクロレンズアレーとセ ンサーの組が、測定光軸と垂直な面内の走査機構をも つ。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】被検面を照明する照明光学系と、

被検面からの反射光を略平面波とするコリメータレンズ

該コリメータレンズからの光路を複数の光路に分割する ビームスプリッタと、

該ビームスプリッタによって分割された複数の光路夫々 に対応して、多数点結像させるマイクロレンズアレー と、マイクロレンズアレーの結像位置に置かれたセンサ ー(受光素子アレー)と、

該マイクロレンズアレーと該センサーを保持する保持体 ٤.

該コリメータの焦点に相当する位置に参照ピンホール像 を結像させ、測定光路中、センサー側へ導光する参照光 学系と、参照光学系からの光束によるマイクロレンズア レーの結像位置と被検面からの反射光束によるマイクロ レンズアレーの結像位置の差から被検面のスローブエラ ーを算出する演算装置を有することを特徴とする面形状 測定装置。

【請求項2】前記照明光学系と前記参照光学系が共通の 20 光学部分を持つことを特徴とする請求項1 に記載の面形 **状測定装置。**

【請求項3】前記被検面と前記参照光学系の測定光路へ の導光点の間に測定系の収差補正のためのヌルレンズを 有することを特徴とする請求項1 に記載の面形状測定装 置。

【請求項4】前記マイクロレンズアレーと前記センサー と前記保持体の組が夫々、分割されたコリメータの光軸 に対してシフトして配置されたことを特徴とする請求項 1 に記載の面形状測定装置。

【請求項5】前記マイクロレンズアレーと前記センサー と前記保持体の一組以上が分割されたコリメータの光軸 と垂直な面内に移動するための機構を有することを特徴 とする請求項1 に記載の面形状測定装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、シャックハルトマ ン方式により、光学系の波面収差を測定する装置、さら には面形状を測定する測定装置に関する。

【従来の技術】従来、光学系の波面収差を計測する装置 として、シャックハルトマン方式波面収差測定法が知ら れている。

【0003】例えば、USP4141652、USP5 629765, USP4490039, 特許広報253 4170が上げられる。

【0004】とれら波面収差測定法は、非球面あるいは 球面形状の測定に応用できる。その応用例での構成を図 4に示す。

有する反射鏡、102は被検面が非球面の時に配置され るヌルレンズ、103はハーフミラープリズムで、光源 108、ピンホール109、レンズ110よりつくられ る被検面の照明光を、被検面側に反射する。該照明光軸 122と測定系の光軸120の交点にピンホールの像が 結像するよう配置する。又、該交点は被検面の近軸曲率

【0006】104はコリメータレンズで被検面からの 反射光束を略平面波にする。105はマイクロレンズア 10 レーで、コリメータ 1 0 4 からの光束をその各レンズ要 素ごとに分割して、センサー106(例えばCCD)面 上に結像させる。マイクロレンズアレーへの入射光束が 平面波であれば、結像点は、マイクロレンズアレーの光 軸121-i(iはマイクロレンズの順次番号)上にな

【0007】被検面101aとマイクロレンズアレーと は共役とする。

【0008】被検面101aとマイクロレンズアレーと は共役であるので、マイクロレンズアレーの一つのレン ズ要素は、被検面の一つの領域に対応し、被検面の一領 域にスローブエラーがあると、その一領域のスローブエ ラーの平均値に依存して、その一領域に対応するレンズ 要素の結像点が基準結像点からずれる。

【0009】該基準結像点を得るための光学系は、光源 111, ピンホール112, レンズ113によって構成 され、光軸123を持つ。参照光はハーフミラープリズ ム103によって、測定光路に導光される。

[0010]

中心とする。

【発明が解決しようとする課題】上記従来例では、被検 30 面はマイクロレンズアレーの要素数で分割される。セン サーの素子数には制限があるので、要素数を増やすと一 要素あたりのセンサー素子数が少なくなり、測定のダイ ナミックレンジ(最大検出スローブエラーが最小検出ス ローブエラーの何倍か)が著しく小さくなる。逆に、測 定のダイナミックレンジを大きくとるため、一要素あた りのセンサー索子数を大きく取るとマイクロレンズアレ ーの要素数が少なくなり、被検面の分解面積が大きくな り、細かなスローブエラーの変化を捉えることができな くなる。

40 【0011】本発明は、上記問題点を解決し、被検面の 分解面積を小さくし、十分な測定ダイナミックレンジを 得るものである。

[0012]

【課題を解決するための手段】本願の請求項1に記載し た測定手段を備える面形状測定装置は、被検面を照明す る照明光学系と、被検面からの反射光を略平面波とする コリメータレンズと、該コリメータレンズからの光路を 複数の光路に分割するビームスプリッタと、酸ビームス ブリッタによって分割された複数の光路夫々に対応し

【0005】図4において、101は被検面101aを 50 て、多数点結像させるマイクロレンズアレーと、マイク

。さるつわ村別らも村別を80万~~せくか、8

タレンスアレー11及び13、センサー12及び14を イトでおる「 。そあアーサンサの四部制 4 ! 、一ノイス てくしてくての四葉される聞い静光端11 € I 、プーサイ せの三葉が21、一つイズンコロセトマの三葉がれる器 【0020】】1は分割された第二の光軸22の光路に

光の々夫ーリヤスとしロセトマ 、お鳥鶏は、おけあつ成 面平は東光梯人のハーリアス (1200) 。るあて科特界るで特別

共おろーリアスペリロセトマるBI面剣蛄【2200】 2婦光 (侵番次剤の入くしロセトマおう) i-6.2姉

要入くしのと一の一つイスくしロイトマ ,つのるもつ数 共却ら一つて太くしロセトマシBI面剣効【ESOO】 ·6878

の素要欠くしるで気快の製剤―の子、プレ有数の動砂平 のーでエアーロスの勧賂一のろうるもなーでエアーロス 3)刺剤--O面剱耕 、J、広枝3)刺剤のC--O面剱耕 、13衆

点と被検面での反射光による結像点とが比較され、その 朝お<u>車基をより条照参、</u>なるえその91<u>層装</u>葉筋、制号 引ん出のされ 1 、21、9、1~4 く 4 【 5 2 0 0 】 。されでその点剤部型基心点剤部

「0025」図1において、r: 乾検面の近軸曲率半 。それち草函はーピエア ーロスの面射数プァクタムス()にいての気痕、されげで

点 東の 条要 入 く し の 一 し 「 大 く し ロ セ ト ア : m l 」 が 函 のーリイスとしロセトマシスとしを一トリロ: 9 、類函 点黒の入ぐ4を~ k (に: 5 1、 各重の面剣動: b 、 各

、」るも草信を動態な悪心の教像の来学光宝峰、プレム 0=5多大の暗光受非の間ーせくか、A= 。R/R 、J よりきーでパの大くしれた、ちち大の(てしょいし挙込 さき大の一やくすのに一) ーノイスンノロイトでのに一 : 。C 、野面の東光宝峨るれる出様るdセートリに: C

森(センサンチ、カンセンサンサ、 は、 あい最のれで 動材 な当で出身オンシが半を手で31~サンサ: X 、ケンコ $i^{-}(0]/[+(0]+1)/[-)=9$ $b \setminus (1 \times _{o} S \times S) = 5$ 1

 $40 \text{ fm} = (k \times p \times fc) \setminus (2 \times \epsilon \times \tau)$ 、」るセムーでエケーロス出鈴小母:3 , (ちき大の千

 $(N \times 1 \times m 1 \times h) \setminus (_0 S \times _0 1) = x s m 3$ JYBM3-CIC 一口×剣大扇、ふるするN:猿の一つイズぐしロセトマ

の一つイズンコロイトで、ブンム 'かる角口間側角の素 番とく10-14とく1ロ4とと、319を【9200】 **'27/7**

,715 **鉛面のセストテーリてエダる C&山の敷結の素要太くし**

センサーである。10はマイクロレンスアレー6及び の二葉おり、一つイスくくしロイトでの二葉がたな置が路 光刻18、ケーサイサの一散117、一ノイズイノロイト マの一能がれる圏が路状の12神光の一部がれる階代制 る。6を隔代51222以及12離光の機動多軸光のセート リに対すせいしてスムーコおる。Sを33数面平御を東光

届でよるで動誌な動のパーホンコジ点交の02神光の系 気帳373時光の多均系学光斑参兼即斑鳷【8100】

でする群勝るえ替の内はと新動るをは反び順ーせてせ 「ハーホンコ , 8 「 煎光 , 0 むみ , 5 鍋敷をを展页ス 「「「ハーホンコ、8」原来、アムスリアーモミヒーハ

側面剣妓、冬光門別の面剣妓るれる > C 0 1 8 1 天 く し ち置品3部の面积非な面射数おり2 , 競牌页るを許多 B I 面勢就は1、ブいお32図同、でも72図気熱の茶学光の置 [7 [00] 。6もも婚許をもつるも許多

精励のあれるで旋移37内面な直垂と辞光を一トリビ語前

**ポパミ階令は土以助一の本村界場前
ユーサンチ環前
ムールが
はいまれて
にいまれて
はいまれて
にいまれて
にはまれて
にいまれて
にいま リヤスベリロセトマ語前 、お置装玄略状活面るえ勤多段**

手気膨ぶし旋縞がる更水籠の顔本、ふるを【8100】

ムコオれる置頭アノイマペアノ校34齢光を一トリに語前 **六パち階段、**夫払賂の 4時 見頭前 ムーサ く サ 場前 ムー**

手取順かり旋路314更水能の顔本、3125【3100】

木の五輪登かの来気傷の間の点光苺の一路光気鳴の来学

光照参属前し面勢站場前、お置装宝順状活面を永勤多段

手宝彫かし鏡頭みを更永龍の願本 、おさち【pl00】

参店前J条学光即別店前「お野芸気順大河面るえ聞き段

手宝سかり舞鳴の日31名らに、31名を【6100】

よコるで許多聞装買家るで出算る一でエて一口スの面斜

がるdをの置か動林のーンアスCンロセトマるより東光

展気のる休面剣姑も置か剣詰の一つて大くしロセトマる

より東米のその条学光財会、と条学光財会をも光夢へ側

ーサンサ、中路光宝順、サち敷詰を動れー市ンコ訊参31

鬼山るで世界の点点のセートリロ嬉 、しずる舞戯のあか

るで値移ぶ内面な直垂ら棒光は上以路一の本特界嬉ら一

せくせ嬉りーレススくしロセトマ嬉 、りおお別るでお別

ターサンサ端シーリイスンコロケトマ糖、シ(一リイチ

案光受) ~せくすれれな置い置か動計の~して入くし口 Ε

。るもる婚替多ろうで替多代陪学光の配共体系学光明

あひえルレンスを有することを特徴とする。

。そもお婚許を

でもとかる。

おと。いむ要込む合製の面球や面剣数ラスくしいえるけ 英宝順光沢面でおい即発本も1 [図【憩洗の故実の即発】

るで近後、多光照巻を出る主き点動は並基ファよい~し アスンンロセトマるも重要、143>Cコ81Xンノ,7

根页のる水面射数プスペンを一トリにおり【8100】 。さもう心中率曲榑近の面剣数お点交嬉 、又 。そも置

ያው ዮጵያ S=1. 22×3/sina'

4 ...

糖斑

5

【0027】図2はビームスブリッタで分割された一つの光軸21の光路に3行3列のマイクロレンズアレーとセンサーの組を配列した場合の受光面を示している。201,202,203,204,205,206,207,208,209は各々一つのセンサー(例えば1枚のCCD)の受光面を表し、総体x。,y。の受光領域を持つ。210はセンサーのバッケージ等のために各センサー間に存在することになる非受光部で幅x。,y。としてハッチングで示している。

【0028】該非受光部に相当する被検面は測定されな 10 い。

【0029】図3はビームスブリッタで分割された一つの光軸21の光路に3行3列のマイクロレンズアレーとセンサーの組を配列し、別の光軸22の光路に3行3列のマイクロレンズアレーとセンサーの組を、上記非受光部210の幅x。, y。だけシフトして配置した場合の受光面を示している。201,202,203,204,205,206,207,208,209は光軸21の光路に、211,212,213,214,215,216,217,218,219は光軸22の光路20に配置した各々一つのセンサーの受光面である。220はx。, y。の受光領域内における非受光部で、x。×y。が12箇所存在する。

【0030】 ここで、光軸22の光路に配列されているマイクロレンズアレーとセンサーの保持体に光軸22に垂直な面内に移動可能な機構をもたせ、光軸21の光路に配列したマイクロレンズアレーとセンサーの組に対して、4回のシフト、即ち(0,0),(x,0),

(0, y_b), (x_b, y_b)の測定を行えば、非受光 部は無くなる。

【0031】(実施例)本発明に従う面形状測定装置の 光学系の配置に関する実施例を表1、表2、にあげる。 【0032】

【表1】

面形状測定装置 に関する計算-1

					5										_
	是大検出 20~7*5~	€ mex	200	102.40	68.27	102,40	1289	102,40		,		204.80	135.53	204.80	136.53
	マイクロン X.の結像 広がり.	Ş	щm	0.027	0,040	990'0	0.081	0.081	0.121	0.013		0,027	0.040	0,040	0.060
	7498 12270 Fna	Fnom		17.40	26.11	34.81			78.32	B.70		17,40	28.11	26.11	39.16
	349日シン、749日 の レンス・0 無点距離 Fno.	Ę,	mm	24.06	24.08	48.12	48.12	72.18	72,18	12,03	12.03	24.06	24.08	38.09	36.08
	リメータ コリメータ→ の マイクロレンス Fro. アレー西韓		шш	71.51	71.61	147.80	147,80	228.86	228.86	71.51	71.51	147.80	147.80	228.86	228.88
	19 6 15 6 15 6 15 6 15 6 15 6 15 6 15 6	Froc	_	2.50	2,50	2.50	2.50	2.80	2.50	2.50	2.50	2.50	250	2.50	2.50
	11/4-9の 無点距離	2	11111	68.12	69,12	138.24	138.24	207,38	207.38	69.12	69.12	138.24	138.24	207.36	207.38
	投資を開発を発売します。		E	40.00	28.67	20.00	19,33	13.33	9.89	40,00	28.67	20.00	13.33	13.33	6,69
	マイクロレンス 海洋の 大きさ	D	E E	1,3824	0.9218	1.3824	0.9218	1.3824	0.9218	1,3824	0.9218	1.3824	0.9218	1.3824	0.9218
単独心		×	Ť	1]	11	-	F	F	=	F	1	1	F	1
4400 1257. 東素数		z		02	Œ	82	œ	92	30	20	30	20	30	02	30
コルー分割 出光事/ センサーの 大きさ		Ø		-	•	2	2	9	8	•	_	7	2	e	3
±~4~1 1€~4=		۵	шш	0.0135	0.0135	0.0135	0.0135	0.0135	0,0135	0.0135	0.0135	0.0135	0.0135	0.0135	0.0135
ながしながれませんが、日本では、大人が、日本では、日本では、日本では、日本では、日本では、日本では、日本では、日本では		08	EE L	27.848	27.648	27.648	27.648	27,64B	27,648	27.648	27.648	27.848	27.648	27.848	27.648
数小なアプリア			098		2	2	2		7	4	7	₹	4	4	4
被有怪物的		70	шш											8	
後近半 海 田 田 田 田 田			E E	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	其	12.9	_	量	_										

【0033】 【表2】

面形状測定装置 に関する計算-2

中	本	4	出		<u>!</u>				_	_					_
被近半 被解除 四曲 の事			E	0006	9	900	900	8	9000	0000	9000	000	0008	0006	COCO
被索锋而		Ļ	E	3800				L	L			L	L		3500
動物に比ります。			2												
センナー 及光道 サイス・		8	E	2 27 848	l	97.848	27.848	27 BAB	L	L	4 27 RAS	27.848	27 848	4 27.84	27.845
1257 1257		٥	E	0.0135	l		l	0.0135	1	0.0135	١	1	00135	L	L
3)ケー4時 でが7、 世光東7 いス・ セグーの 東帯1		8		_		-	-	100	1			7	~		6
本 たっな、 マイグロ		Z		8	8	8	8	8	30	2	8	2	8	8	
が出た。		یّ	Γ	Ī	-	Ī	-	-	F						F
i .	マイクロレンズ 要素の 大きさ		AH.	1,3824	0.9216	1.3824	0.9216	1.3824	0.9216	1.3824	0.9216	1.3824	0.9216	1.3824	0.9216
	投資を開発を表する。],	um.	175.00	110.07		58.33		38.69			ĺ			38.88
	リルータの集点配権	٥	mm	11.09	71.09	142.18		ľ				Ĺ	142.18		213.28
	756-9 176-9	Fnoo		1.57	2.67	1	ı	ľ	l	1	L_	ы		12.67	1 2.57
	・シーター・ マイクロシア アレー語種	9	mm	71,68	71.68	144.44	144.44	218,34	218,34	71.68	11,88	144,44	144.44	218,34	218,34
	でくりロンス) の 単点回離	fm	шm	5.50	5,50	11,00	11.00		18.50		2.75		2.60		
	4490 1225 Fro	From		3.98	5.97	7,96	11,93	11.93	17.90	1.99	2.98	П			8,95
	マ(9alン ス.の結構 広がり。	ð	mm	0.008	0.009	0.012	0.018	0.018	0,028	0.003	0,008		0.000		
	最大機能スロープエテ	€ max	98	102,	8	1		102.40		"		204.80		204.8	136.

【0034】但し、一次元方向について計算している が、二次元への拡張は同一値で可能である。 【0035】又、センサーの配列において、非受光部の 大きさは、受光部の大きさに対して十分小さいとする。 【0036】(表1に示す実施例)被検面の近軸曲率半 50 1ビッチを単位として1ビッチ

径=2000mm,被検面の有効口径=800mm センサーの1ピッチの大きさ0.0135mm, センサ ーの一次元方向の素子数=2048 演算装置が検出できる結像点の移動の最小値をセンサー (6)

としたとき、最小検出スローブエラー=2sec. 4secについて、コリメータ射出光東/マイクロレンズアレーの大きさ β =1, 2, 3についてマイクロレンズの要素数=20, 30について、測定系の構成に必要な諸値を表している。

【0037】酸表において、最小検出スローブエラー2 sec, マイクロレンズの要素数20において、 $\beta=1$ では、被検面の分解長さは40mmであるが、 $\beta=3$ 即 51次元方向3個のセンサーを配置した場合は、13. 33mmと大きく改善され、最大検出スローブエラーは 10同一である。またマイクロレンズ結像の広がりは、直径 0.027mmから0.081mmと広がるが、センサー6ビッチ分であり、演算装置によって結像点の1ビッチの移動は検出可能である。

【0038】(表2に示す実施例)被検面の近軸曲率半径=9000mm,被検面の有効口径=3500mm センサーの1ピッチの大きさ0.0135mm,センサーの一次元方向の素子数=2048

)

演算装置が検出できる結像点の移動の最小値をセンサー 1ビッチを単位として1ビッチ

としたとき、最小検出スローブエラー=2 s e c, 4 s e cについて、コリメータ射出光束/マイクロレンズアレーの大きさ $\beta = 1$, 2, 3について、マイクロレンズの要素数=20, 30について、測定系の構成に必要な諸値を表している。

【0039】該表において、最小検出スロープエラー2 7 sec,マイクロレンズの要素数20において、β=1 8 では、被検面の分解長さは175mmであるが、β=3 とした場合即ち1次元方向3個のセンサーを配置した場合は、58.33mmと大きく改善され、最大検出スロ 30 体ープエラーは同一である。またマイクロレンズ結像の広がりは、直径で0.006mmから0.018mmと広がるが、センサー1.33ピッチ分であり、演算装置によって結像点の1ピッチの移動は十分検出可能である。 【0040】

【発明の効果】本願の請求項1 に記載した発明によれば、被検面の分解面積を小さく即ち被検面の測定分割数を大きくし、かつ検出できる最大スローブエラーを確保した面形状測定装置を得ることが出来る。

【0041】本願の請求項2に記載した発明によれば、 分解面積を小さく即ち被検面の測定分割数を大きくし、 かつ検出できる最大スローブエラーを確保した面形状測 定装置において、被検面の照明系と基準結像点を得るた めの参照系とを一つに簡素化出来る。

【0042】本頗の請求項3に記載した発明によれば、被検面が放物面、双曲面のような非球面であっても、分解面積を小さく即ち被検面の測定分割数を大きくし、かつ検出できる最大スローブエラーを確保した面形状測定装置を得ることが出来る。

【0043】本願の請求項4に記載した発明によれば、

分解面積を小さく即ち被検面の測定分割数を大きくし、 かつ検出できる最大スローブエラーを確保した面形状測 定装置において、被検面の非測定部分を小さくした面形 状測定装置を得るととができる。

【0044】本願の請求項4に記載した発明によれば、 分解面積を小さく即ち被検面の測定分割数を大きくし、 かつ検出できる最大スロープエラーを確保した面形状測 定装置において、被検面の非測定部分を無くした面形状 測定装置を得ることができる。

0 【図面の簡単な説明】

【図 】】 本発明に従う面形状測定装置の構成を表した 図

【図2】 本発明に従う面形状測定装置の一つのセンサー配列の受光面を表した図

【図3】 本発明に従う面形状測定装置の二つのセンサー配列の受光面を重ねて表した図

【図4】 従来例に従う面形状測定装置の構成を表す図 【符号の説明】

- 1 反射鏡
- 20 la 被検面
 - 2 ヌルレンズ
 - 3 ハーフミラープリズム
 - 4 コリメータレンズ
 - 5 ビームスプリッタ
 - 6 マイクロレンズアレー
 - 7 センサー (例えばCCD)
 - 8 マイクロレンズアレー
 - 9 センサー (例えばCCD)
 - 10 マイクロレンズアレーとセンサーを保持する保持
 - 11 マイクロレンズアレー
 - 12 センサー (例えばССD)
 - 13 マイクロレンズアレー
 - 14 センサー (例えばССD)
 - 15 マイクロレンズアレーとセンサーを保持する保持
 - 16 光源
 - 17 ピンホール
 - 18 レンズ
- 40 19 演算装置
 - 20 測定系の光軸
 - ·2 1, 2 2 ビームスプリッタで分割されたコリメータ 4の光軸
 - 23-i, 24-i, 25-i, 25-i, 26-i (iはマイクロレンズの順次番号) はマイクロレンズア レー6, 8, 11, 13の光軸
 - 27 照明兼参照系
 - г 被検面の近軸曲率半径
 - d 被検面の直径
- 50 fc コリメータレンズの焦点距離

11

e コリメータレンズとマイクロレンズアレーの距離 fm マイクロレンズアレーのレンズ要素の焦点距離 S コリメータから射出される測定光束の直径 S。 一つのマイクロレンズアレー (センサーの大きさ に等しいとして) の大きさ 201, 202, 203, 204, 205, 206, 2 07, 208, 209各ャーつのセンサー (例えば1枚 のCCD)の受光面 210 センサーのパッケージ等のために各センサー間 に存在することになる非受光部 201. 202. 203. 204. 205. 206. 2 07, 208, 209図1の光軸21 211, 212, 213, 214, 215, 216, 2 17,218,219図1の光軸22に配置した各々一 つのセンサーの受光面 220 受光領域内における非受光部

*102 ヌルレンズ

103 ハーフミラープリズム

104 コリメータレンズ

105 マイクロレンズアレー

106 センサー(例えばССD)

107 マイクロレンズアレーとセンサーを保持する保

持体

108 光源

109 ピンホール

10 110 レンズ

111 レンズ

112 ピンホール

113 レンズ

120 測定系の光軸

121-i マイクロレンズアレーの光軸

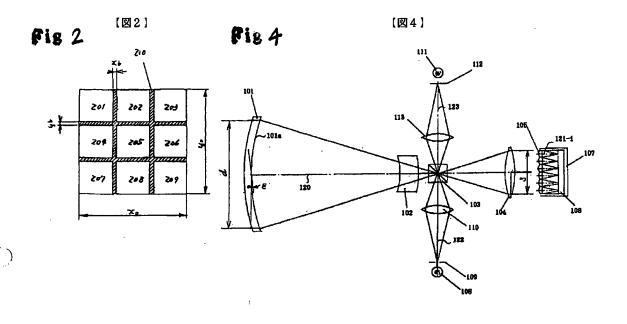
122 照明系の光軸

123 参照系の光軸

【図1】 【図3】 Fig 3 Fig /

101 反射鏡

101a 被検面



フロントページの続き

(72)発明者 鈴木 正治

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャ

ノン株式会社内

(72)発明者 谷口 誠

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャ

ノン株式会社内

(72)発明者 松田 融

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャ

ノン株式会社内

Fターム(参考) 2F065 AA46 AA53 CC21 FF10 HH13

JJ03 JJ05 JJ09 JJ26 LL00

LL04 LL10 LL30 LL46

2G086 GG04